

TSMC 国際講演会 In Kitakyushu University

次世代ナノIC設計及びEDA重大技術課題国際講演会(EIIM) －台湾のファブドリーおよび設計レス企業からの観点－

次第

(1)主催者挨拶 15:00－15:20

北九州市立大学国際環境工学部
集積システム設計環境研究センター
センター長 梶谷洋司

(2)講演 15:30－17:30

「Essential Issues for TSMC Design Flow」

TSMC Department Manager Dr.Yi-Kan Cheng

「EDA Challenges of Nanometer IC Designs」

Global UniChip Senior Director
Dr. Louis J.-Y.Lin

(3)交流会 18:00－20:00

Hotel Crown Palais Kitakyushu B1F

日時

平成21年9月3日(木)

15:00－17:30

会場

北九州市立大学
国際環境工学部N125 講義室
(北九州市若松区ひびきの1-1)

交通手段参照:

<http://www.ksrp.or.jp/access/index.html>

定員

50名様

参加費

3万円

事前登録先
お問い合わせ

EIIM事務局

susanpinwang@env.kitakyu-u.ac.jp



主催:北九州市立大学国際環境工学部集積システム設計環境開発研究センター

後援:電子情報通信学会VLSI設計技術研究会(VLD)

VDEC(VLSI Design Education Center, University of Tokyo)

財団法人福岡県産業・科学技術振興財団(福岡IST)／北九州市学術研究機構(FAIS)

日本EDAベンチャー連絡会.JEVeC(Japan EDA Venture Consortium)